## PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

64-017364

(43) Date of publication of application: 20.01.1989

(51)Int.CI.

H01J 37/147 H01J 37/30 H01L 21/30

(21)Application number : **62-173037** 

(71)Applicant: MITSUBISHI ELECTRIC CORP

(22)Date of filing:

13.07.1987

(72)Inventor: IWAMI TAIZO

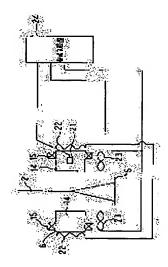
MURAKAMI EISHIN YASUNAGA MASASHI

### (54) ELECTRON BEAM DEVICE

## (57) Abstract:

PURPOSE: To lessen the extent of errors in a beam irradiating position attributable to a hysteresis characteristic as well as to make high beam irradiating positional accuracy securable by performing temperature control over a magnetic pole of a deflecting lens consisting of ferrite material so as to make hysteresis lessen.

CONSTITUTION: In a magnetic pole 14 of a deflecting lens 6, there are provided with a thermometric device 21, a heating device 22 and a cooling device 23, and also there is provided with a controller 24 which controls these heating and cooling devices 22 and 23 so as to cause the temperature measured by the thermometric device 21 to become the preset temperature. With this constitution, temperature in ferrite material for the magnetic pole 14 of the deflecting lens 6 is kept constant in such a temperature that coercive force comes to the smallest within the temperature range of less than a Curie point of the magnetic pole 14, thus a hysteresis loop is reduced and the extent of errors in a beam irradiating position is lessened.



## **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

(43) Date of publication of application: 20.01.89

(51) Int. Cl

H01J 37/147 H01J 37/30 H01L 21/30

(21) Application number: 62173037

(22) Date of filing: 13.07.87

(71) Applicant:

MITSUBISHI ELECTRIC CORP

(72) Inventor:

IWAMI TAIZO MURAKAMI EISHIN YASUNAGA MASASHI

### (54) ELECTRON BEAM DEVICE

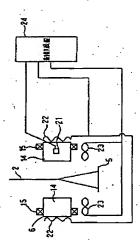
### (57) Abstract:

PURPOSE: To lessen the extent of errors in a beam irradiating position attributable to a hysteresis characteristic as well as to make high beam irradiating positional accuracy securable by performing temperature control over a magnetic pole of a deflecting lens consisting of ferrite material so as to make hysteresis 

CONSTITUTION: In a magnetic pole 14 of a deflecting lens 6, there are provided with a thermometric device 21, a heating device 22 and a cooling device 23, and also there is provided with a controller 24 which controls these heating and cooling devices 22 and 23 so as to cause the temperature measured by the thermometric device 21 to become the preset temperature. With this constitution, temperature in ferrite material for the magnetic pole 14 of the deflecting lens 6 is kept constant in such a temperature that coercive force comes to the smallest within the temperature range of less than a Curie point of the magnetic pole 14, thus a hysteresis loop is reduced and the extent of errors in a beam irradiating position is

### lessened.

COPYRIGHT: (C)1989,JPO&Japio



### ⑩ 日本 国特許 庁(JP)

⑩特許出願公開

## 母 公 開 特 許 公 報 (A) 昭64 - 17364

⊕Int,Cl,+ H 01 J 37/147	識別記号	厅内整理番号 A - 7013-5C		<b>砂公開</b>	昭和64年(19	989) 1月20日
37/30 H 01 L 21/30	341	B - 7013-5C 7013-5C B - 7376-5F				
	341	E - 7376-5F	審査請求	未請求	発明の数 1	(全5頁)

砂発明の名称 電子ピーム装置

②特 関 昭62-173037

學出 頭 昭62(1987) 7月13日

砂発 明 者 石見 悫 兵庫県尼崎市塚口本町8丁目1番1号 三菱電機株式会社 帣 吃用機器研究所内 @発 明 者 村上 獒 倡 兵庫県尼崎市塚口本町8丁目1番1号 三菱電機株式会社 応用機器研究所內 郊発 明 者 安永 政 周 兵庫県尼崎市塚口本町8丁目1番1号 三菱電機株式会社 応用機器研究所内 愈出 頭 人 三菱電機株式会社 東京都千代田区丸の内2丁目2番3号 強代 理 人 弁理士 督我 遊照 外3名

#### 明 組 書

# 1. 発明の名称 電子ピーム装置

### 2 停許請求の範囲

(3) 加熱手段の機能を、電子ビームをチーゲット上に照射しない時間に、偏向レンズの個向コイルに電視を能すことにより達成する特許線水の総図第1項記載の電子ビーム装置。

3. 発明の詳細な説明

### [ 産業上の利用分野]

この発明は、並子ピーム接触に関し、さらに群 しくいうと、ターグット上の所定の位置に電子ピームを電磁偏向するための、強磁性体からなる強 磁をもつ傾向レンズを構えた電子ピーム接触に関 するものである。

### 〔従来の技術〕

例えば、第6回は特別暗54-137917号

公根に示された従来の電子ビーム終度の幾束レンズ(別および傷向レンズ(別の部分を示したもので、 抵気シールドを兼ねた祭束レンズ(別の磁板(11)、 集束レンズ(別の磁板(12)、 後束レンズ(別のコイル (13)、 偏向レンズ(別の磁板(14))および傾向レンズ (のの個向コイル(15)を傾えている。

以上の構成により、備向レンズ切のコイル(if) には電子と一ム型を高速で走査するため数 1 0 0 KHI 以上の高周波電池が続れ、高周波磁場が偏向 レンズの磁低(14)中や保向レンズ(14)が金銭である。 使つて、偏向レンズの磁低(14)が金銭である。 場合を高周波磁場によるの例では、偏向レンズの が配れる。そこで、この例では、偏向レンズの が配れる。 後葉レンズ切の構成 (12)の 免 端 で最高 高周波磁場の影響を受けるし、 強低(14)と、 乗車を受けるし、 である を変していた。 生を低波し、 とにより、 とにより、 とにより、 とにより、 とにより、 とこれた。

(発明が解決しようとする問題点)

### [作用]

この発明においては、偏向レンズの磁値をつくるフェティト材料の選定を、磁値のキューリー点 米浦の温光範囲で、保磁力が最も小さくなる温度 に一定に保つことにより、ヒステリシスループを 小さくしてビーム限射位置の観急を小さくする。

### (実施例)

以下、この発明の一実施例を第1図~第3図について説明する。第1図において、偏向レンズのの磁値(14)に、フェライトでなる磁値(14)の磁度を関定する温度側定手段(21)が姿を変を変をした。磁値(14)の外層には磁値(14)を加強した方には通信(14)を発性である。機能(14)のような冷却を良く23)がそれを設定したで、アンのような冷却を(24)の磁値(14)の設定した磁度になるように加熱手段(22)あるには冷却で、22)を制力である。第2図は、フェライト材のヒステリンス曲線であ

従来の電子ビーム装置は、傷向レンズ系が以上のように構成されており、 並に過程値を対止するために、傷向レンズ系付近の構成はアライト等の磁性体を用いていた。 しかし、フェライト等の磁性体は必ずヒステリシスを有するにいるの磁性体は必ずヒステリシスを有でもピームを対面磁場を発生して、何じ個で見かれるという、 電子ビームを用いた高精度の加工主たは霧光袋屋にとつて重大な問題点があった。

この発明は上記のような問題点を解析するため になされたもので、ヒステリシス特性を有する材料で構成された磁界偏向レンズ系においても、高 精度にピーム部射位置を定めることができる電子 ピーム設置を得ることを目的とする。

[問題点を解決するための手段]

この発明に係る電子ビーム装置は、偏向レンズの磁機に、温度測定手段、加熱手段、合知手段を備え、さらに、温度測定手段で測定された温度を予め設定された温度となるように加熱、冷却手段を制却する組制を耐水段はられている。

る。第8回は、フェライト材の保強力と態度の関係の一例である。

大に原理について述べる。偏向レンス(6)の数 橿(14)をつくるフェライト材の磁界はと磁果物 度目が強くヒステリシス・ループの火きさを扱わ すパラメータとして、保護力Hcがある。保磁力Hc は、第3回に示すように、磁果密度8を0にする ため必要な磁界の強さである。ヒステリシスルー プが小さい場合、保政力も小さい。フェライト材 の保磁力Ncは使用周波数、使用磁束密度、磁磁 (14)の強度により異なる。使用周波数、使用磁 支密度は制向レンズ(6)に要求される特性で安全 るが、磁塩(14)の温度は保磁力を下げるために が何可能なパラメータである。 保磁力は温度に対 して最小点を持つか、または、餌3図の例に示す。 ように、匈産が高いほど低くなる。従つて、ヒメ アリシス特性に超辺するピーム服射位量の調差を 小さくするには、偏向レンズ(6)の磁径(14)を つくるフェライト対の温度を保祉力が最も小さく なる領域に設定すればよい。一方、フェタイト材

### 特期昭64~17364(3)

は温度がキューリー点近くに上昇すると、透磁が低下し、常磁性体となる。偏向レンズの磁征(14)に一般的によく使われるMn-Znフェライトではキューリー点は160~200℃である。また、偏向マイル等の對熱温度も120~180℃である場合が多い。従つて、上記のヒステリシスループを小さくするための強猛(14)の温度はキューリー点や上記耐熱温度を踏えないよりに設定することは当然必要である。

次代動作について説明する。個向レンズ (6) の 強徳 (14) の温度の変化は、主に傷向コイル(15) に続れる電流による発熱、傷向レンズ (8) のヒス チリシス損やりず電流損による発熱に起因してお り、偏向パターンや偏向を行つている時間によつ で温度は一定しない。使用状態によつではは 酸となつている。そとで、温度測定手段 (21) は 偏向レンズ (6) の磁度 (14) の温度を制定し、制 即数値 (24) は、温度 測定きれた再度より近 に出位 (14) の温度が予め設定された再度より近 い場合は、流動手段 (22) を作動させ、偏向レン

的神芸量(24)が僕向創神技量(33)を解神し、 傾向ニイル(15)に覚然を流すことにより、母甚 (14)の加熱手段としてもよい。

また、上記実施例では南却手段(23)としてファンの例を示したが、対処、伝導等による自然冷却や、水冷、ベルヂニ効果によるな子冷却等の冷却乎段を用いてもよい。

さらに、上記契飾例では電子ビーム加工機や爆 光接の場合について説明したが、高精度ディスプ レイヤフライングスポット管導、高精度の磁界保 向が用いられる他の終歴であつてもよく、上記突 施列と同様の効果を導する。

なお、上記実施例では個向レンス (6) の磁権 (14)としてフェライトを用いた場合について説明したが、阿様な特性を示す他の強磁性化であつても、上記質施例と同様の効果を奏する。

〔発明の効果〕

以上のように、この発明によれば、フェライト 材でなる傾向レンズの磁艦を、セステリシスの少 なくなる強度となるよう強度コントロールするよ ズの磁電(14)を忽熱する。また、磁線(14)の 重度が上記の設定速度より高い場合、制御装置 (24)は、冷却手段(23)を作動させ、傾向レン ズの磁線(14)を冷却する。

以上の動作により、偏向レンズ(6)の改舊(14)の温度を設定健度に保つことができる。例えば、第3回に示した傾向レンズの磁塩(14)(TDK社、DA-1・キューリー温度180℃)の薄度を100℃に保持すると、ヒステリンス特性に起因するビーム服射位置調整を30℃のときの10分程度に起らすことができる。さらに、所定の温度が固定を行えば、偏向レンズの磁塩(14)の透出率の過度変化もないため磁束が安定し、安定な偏向特性が得られる効果もある。

なお、上記異議的では加熱学段(22)としてと ータを設けたが、他の実施例として第4 22 に示す ように個向コイル(15)に流れる電流(31)で傾 向レンズ(6)の磁優(14)が加熱されることを利 用し、例えば、電子ビーム基先後におけるプラン キング時等の傾向レンズ(6)を使用しない時間に、

うにしたので、ヒステリシス特性に退因するビー ム風射位型の異意が少なくなり、高いビーム風射 位置積度が得られる効果がある。

### 4. 図面の簡単な説明

-357-

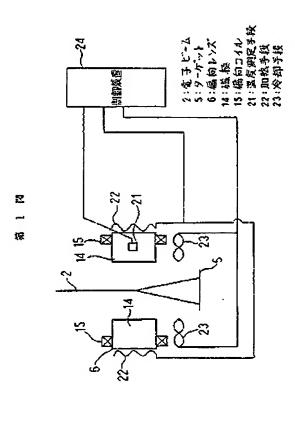
第1図はこの発明の一実施例の要節気断回図、 第2図は偏向レンズの遊櫃をつくるフェライトの とステリシス特性を示す線図、第1図は上記フェ ライトの保磁力と温度の関係を示す線図、第4図 は他の実施例の要部週断面図、第5図は従来の電 デビーム装置の概略側断面図、第6図は従来の別 の電子ビーム装置の一部判断図図である。

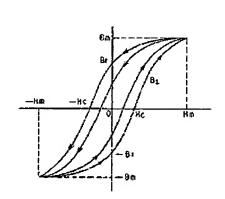
(1)・・電子就、(2)・・電子ピーム、(3)・ 無限レンズ、(6)・・ターゲット、(6)・・飼向 レンズ、(14)・・偏向磁振、(16)・・偏向コイル、 (21)・・改度側定手数、(22)・・四熱手段、(23) ・・冷却手段、(24)・・制御装置、(32)・・偏向 制御装置。

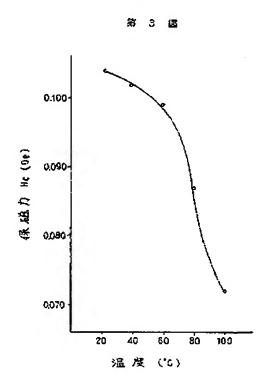
なお、各図中、何一符号は同一又は母当邸分を 示す。

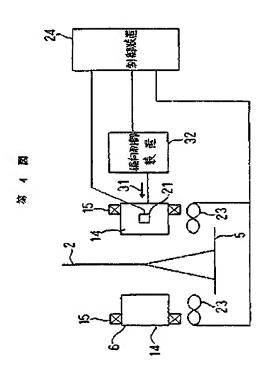
代理人 曾 我 進 照

# 特開昭64-17364 (4)









# 特開昭64-17364(5)

